　　　　　　　　　　　　　　　　特許査定

　特許出願の番号　　　　　　特願２００６－１０６６４４

　起案日　　　　　　　　　　平成１９年７月６日

　特許庁審査官　　　　　　　岡澤　洋　　　　　　　　３３２０　３Ｕ００

　発明の名称　　　　　　　　薄型化されたガラス基板の後処理装置

　請求項の数　　　　　　　　　　５

　特許出願人　　　　　　　　西山ステンレスケミカル株式会社

　代理人　　　　　　　　　　野中　誠一

　この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定する。

　部長／代理　　審査長／代理　審査官　　　　審査官補　　　　分類確定官

　　　　　　　　佐々木　一浩　岡澤　洋　　　　　　　　　　　大山　健

　　　　　　　　９４２７　　　３３２０　　　　　　　　　　　９５３３

１．出願種別　　　　　　　　通常

２．参考文献　　　　　　　　有

３．特許法第３０条適用　　　無

４．発明の名称の変更　　　　無

５．国際特許分類（ＩＰＣ）

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｇ０２Ｆ　　１／１３３３　５００　，

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ０３Ｃ　１５／００　　　　　　Ｃ，

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ６５Ｈ　　５／０４　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｇ０９Ｆ　　９／００　　　３３８　，

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ６５Ｇ　４９／０６　　　　　　Ｚ，

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ０１Ｌ　２１／６８　　　　　　Ａ

　　　　　　　　　　　　特許査定（特許査定メモ）

　特許出願の番号　　　　　　特願２００６－１０６６４４

１．調査した分野（ＩＰＣ，ＤＢ名）

　Ｇ０２Ｆ　　　１／１３３３

　Ｂ６５Ｇ　　４９／０６

　Ｂ６５Ｈ　　　５／０４

　Ｃ０３Ｃ　　１５／００

　Ｇ０９Ｆ　　　９／００

　Ｈ０１Ｌ　　２１／６７７

２．参考特許文献

　特開平１１－０１１６６１　　　　　　　　　　　　　　（ＪＰ，Ａ）

　特開平１１－２２０００５　　　　　　　　　　　　　　（ＪＰ，Ａ）

　特開２００５－０６００３３　　　　　　　　　　　　　（ＪＰ，Ａ）

　特開２００３－２２６５５３　　　　　　　　　　　　　（ＪＰ，Ａ）

　特開平０９－０２６１１６　　　　　　　　　　　　　　（ＪＰ，Ａ）

　特開昭６２－２６４１９７　　　　　　　　　　　　　　（ＪＰ，Ａ）

　特開平１１－０９１９６５　　　　　　　　　　　　　　（ＪＰ，Ａ）